(11)Publication number:

05-315386

(43) Date of publication of application: 26.11.1993

(51)Int.CI.

H01L 21/56 B29C 45/02 B29C 45/14 B29C 45/26 // B29L 31:34

(21)Application number: 04-115091

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

08.05.1992

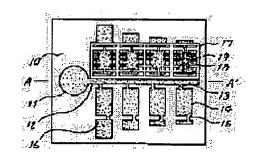
(72)Inventor: TAKEBE NAOTO

# (54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE AND MOLDING DIE

# (57) Abstract:

PURPOSE: To provide a transfer molding method of less generation of bonding wire deformation defect.

CONSTITUTION: In addition to a pot part 11, a runner 12, a first gate 13 and a first cavity 14, a second gate 15 and a second cavity 16 are provided to a bottom force 10 as a dummy for charge time adjustment. A volume of the second cavity 16 is made small in inverse proportion to a distance from the pot part 11 to make all the pairs of the first cavity 14 and the second cavity 16 finish charging of resin almost simultaneously. Since completion time of resin charge is made simultaneous, flow rate of resin is uniform in all the first cavities and deformation defect of a bonding wire can be reduced by controlling bonding force of a plunger properly.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平5-315386

(43)公開日 平成5年(1993)11月26日

(51)Int.Cl. <sup>3</sup> H 0 1 L 21/56 B 2 9 C 45/02 45/14 45/26 # B 2 9 L 31:34	識別配号 庁内整理番号 T 8617-4M 7344-4F 7344-4F 7179-4F	FI 技術表示箇所
		審査請求 未請求 請求項の数 4(全 5 頁
(21)出顯番号	特顯平4-115091	(71)出願人 000003078 株式会社東芝
(22)出頭日	平成4年(1992)5月8日	神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 (72)発明者 武部 直人 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株 式会社東芝多摩川工場内
		(74)代理人 弁理士 則近 憲佑

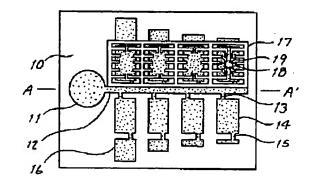
# (54)【発明の名称】 半導体装置の製造方法およびモールド金型

## (57)【要約】

【目的】 ボンディングワイヤ変形不良の発生が少ない トランスファモールド成型法を提供する。

【構成】 図1に示すように、下金型10にポット部11、ランナ12、第1ゲート13、第1キャビティ14に加え、充填時間調整用にダミーとして第2ゲート15、第2キャビティ16を設けている。第1キャビティ14と第2キャビティ16の対の樹脂充填完了時間がすべての対でほぼ同時となるように、第2キャビティ16の容積は、ポット部11からの距離に反比例して小さくしてある。

【効果】 樹脂充填完了時間が同時となるので、すべての第1キャビティで樹脂の流速が均一になり、ブランジャの加圧力を適正に管理することにより、ボンディングワイヤの変形不良を減少させることができる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の半導体素子が搭載、接続されたリ ードフレームを、樹脂供給路および前記半導体素子部が 収納される複数の第1キャピティと各第1キャピティに 連通した複数の第2キャビティとが設けられたモールド 金型に装填し、溶融した樹脂を前記モールド金型に圧入 して、前記樹脂供給路を通じて前記第1並びに第2キャ ビティ内に導入して樹脂成型品を成型する半導体装置の 製造方法において、前記第1キャビティ内に形成される 樹脂成型品に連続して前記第2キャビティ内にダミー成 10 型品を同時に成型し、前記樹脂成型品と前記ダミー成型 品対の樹脂充填完了が、すべての対に於いて同時となる ようにしたことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項2】 前記複数の第1キャビティの容積が同一 であって、前記第2キャビティの容積を、前記樹脂供給 路の入□から離れるに従って小なる如く設定したことを 特徴とする請求項1記載の半導体装置の製造方法。

【請求項3】 成型材を導入する成型材導入口と、この 導入口に接続された成型材供給路と、この成型材供給路 に接続された複数の第1ゲートと、この複数の第1ゲー トの各々に接続された複数の第1キャビティと、この複 数の第1キャビティと複数の第2ゲートを介して対をな し、前記第1キャビティを含めた成型材充填完了がすべ ての対において同時となるように異なる容積に設定され た複数の第2キャビティとを具備することを特徴とする モールド金型。

【請求項4】 前記複数の第1キャビティの容積が同一 であって、前記各第2キャビティの容積を、前記成型材 供給路の入口から離れるに従って小なる如く設定したと とを特徴とする請求項3記載のモールド金型。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は樹脂封止型の半導体装置 の製造方法に関し、特にトランスファモールド成型法並 びにモールド金型に関する。

[0002]

【従来の技術】近年半導体装置の低価格化要求に対応 し、その外装方法には、材料費が安く量産性に富む樹脂 封止技術が広く採用されるようになった。その代表的な 技術にトランスファモールド成型法があるが、上下一対 40 3-36741参照) の金型に半導体素子を収納する複数のキャビティ(成型 部)を設け、溶融した樹脂をランナ(樹脂供給路)、ゲ ート(樹脂供給口)を通じて各キャビティに樹脂を流し 込んで成型する方法である。以下図3および図4を用い て、従来のトランスファモールド成型法の金型の構成を 説明する。

【0003】図3は下金型の上面図を示したものであ り、図4は上下金型を嵌合させた状態で、図3のA-A 相当部分の断面図である。図3において、下金型20 にはタブレット状の樹脂を投入し加熱溶融するポット部 50 正に保てばよいが、金型上のキャビティの位置によって

(樹脂導入口) 21が設けられており、溶融した樹脂が 流走するランナー22が、ボット部21に接続して設け られている。ランナー22に添って、同一容積の複数の キャビティ24が設けられており、キャビティ24はゲ ート23を通じてランナー22に接続されている。図4 は上下金型を嵌合させた状態を示しており、図示してい ないが半導体素子が搭載されたリードフレームを、上下 金型が半導体素子部をキャビティ24に収納する様に挟 み込んで加圧している。上金型30には、下金型20の ポット部21に対応した透孔32が設けられており、内 部を加圧機のプランジャ31が下降することにより、溶 融した樹脂をランナー22へと押し出すようになってい る。この様に構成された金型を用いた成型工程を次に説 明する。

【0004】上下金型30、20は、あらかじめ150 ~190℃に加熱されており、半導体素子が搭載された リードフレームを下金型30の所定の位置に載置し、上 金型、30を下金型20に嵌合させて型締めする。上金 型30の透孔32を通じて、タブレット状の樹脂をポッ 20 ト部21に投入すると、半硬化状態にあった樹脂は金型 の熱で一旦溶融状態になる。 プランジャ31が透孔32 に添って下降して一定の圧力で樹脂を加圧すると、溶融 した樹脂はランナ22へと押し出される。 さらに樹脂 は、ゲート23を通じてキャビティ24に流入する。ブ ランジャ31が下死点に違した後、すべてのキャビティ 2.4 は樹脂で充填され、あらかじめ加熱されていた上下 金型30、20の熱で樹脂が本硬化され、金型を開いて リードフレームを取り出すことによって、成型工程を終 了する。

【0005】この工程で最も問題となるのは、ボット部 21、ランナ22、キャビティ24等の空洞部分の空気 が樹脂に巻き込まれることにあり、巻き込まれた空気は 樹脂成型品にピンホール状の空洞(以下樹脂巣と称す) を形成する。この樹脂巣は、半導体装置の外観上、信頼 性上好ましいものではなく、これを極少化するために図 示していないが金型に空気抜き孔を設けたり、図7に示 す如くランナの先端に樹脂溜41を設けたり、キャビテ ィの先端にダミーキャビティ42を設けたり、種々の工 夫が為されている。(特開昭64-89523、特開平

[0006]

【発明が解決しようとする課題】トランスファモールド 成型法には、上記の樹脂巣の問題のほか、ボンディング ワイヤ変形の問題がある。リードフレームに搭載された 半導体素子は、ボンディングワイヤでリードフレームに 接続されているが、溶融樹脂の流速が大きいと樹脂に流 されてボンディングワイヤの張りが変形してしまう。こ のため電気的な短絡やボンディングワイヤの切断が生 じ、歩留や信頼性を阻害していた。溶融樹脂の流速を適

樹脂の流速が異なるという問題があった。この原因を図 5および図6を用いて説明する。

【0007】図5と図6は、夫々図3と図4に対応して おり、溶融樹脂 (黒点の点在で表している) の充填完了 前の流入状態を示している。溶散樹脂は、プランジャ3 1で加圧されるとランナ22を流走し、ポット部21に 近いキャビティから充填して行く。図5はポット部21 に近いキャビティ程、早く充填が進む状況を示してい る。ポット部21に近いキャビティの充填が完了する と、プランジャ31より加えられていた圧力は、残りの 10 未充填のキャビティに集中する。その結果樹脂流の先端 の流速は次第に速くなり、ポット部21に違いキャビテ ィではボンディングワイヤの張りの変形が大きくなる。 このためボンディングワイヤの変形不良は、従来ポット 部21に遠いキャビティに集中して発生していた。ボッ ト部21に遠いキャビティでのボンディングワイヤ変形 が、少なくなるように樹脂の流速を遅くすると、樹脂が 充填完了前に硬化して未充填となる可能性があり、樹脂 巣も多数発生するという欠点があった。そこで、本発明 は上記欠点を除去し、ボンディングワイヤの変形不良の 20 3と、第1ゲート13に接続する第1キャビティ14 発生の少ないトランスファモールド成型法を提供すると とを目的とする。

#### [8000]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に本発明では、複数の半導体素子が搭載、接続されたリ ードフレームを、樹脂供給路および前記半導体素子部が 収納される複数の第1キャビティと各第1キャビティに 連通した複数の第2キャビティとが設けられたモールド 金型に装填し、溶融した樹脂を前記モールド金型に圧入 ビティ内に導入して樹脂成型品を成型する半導体装置の 製造方法において、前記第1キャピティ内に形成される 樹脂成型品に連続して前記第2キャビティ内にダミー成 型品を同時に成型し、前記樹脂成型品と前記ダミー成型 品対の樹脂充填完了が、すべての対に於いて同時となる ようにした半導体装置の製造方法を提供する。

【0009】加えて本発明では、成型材を導入する成型 材導入口と、との導入口に接続された成型材供給路と、 この成型材供給路に接続された複数の第1ゲートと、こ の複数の第1ゲートの各々に接続された複数の第1キャ ビティと、この複数の第1キャビティと複数の第2ゲー トを介して対をなし、前記第1キャビティを含めた成型 材充填完了がすべての対において同時となるように異な る容積に設定された複数の第2キャビティとを備えたモ ールド金型を提供する。

#### [0010]

【作用】ボンディングワイヤの変形不良は、ボット部に 近いキャビティから先に樹脂の充填が完了し、ポット部 に違いキャビティでは樹脂の流速が速くなることから発

うに容積を変えたダミーキャビティを接続したので、す べてのキャビティで樹脂の流速が均一になり、プランジ +の加圧力を適正に管理することにより、ボンディング ワイヤの変形不良を減少させることができる。

#### [0011]

【実施例】以下、本発明の実施例を図1を参照して説明 する。図1は下金型10の上面図であり、リードフレー ム17の装填状態をも示している。図の複雑化を避ける ため、A-A・線の下の部分では下金型10の構成を示 しており、A-A 線の上の部分ではリードフレーム1 7の装填状態を示している。さらにリードフレーム17 には、搭載された半導体素子18とボンディングワイヤ 19がリードフレーム17の右端部分にのみ図示されて おり、他は図示が省略されている。モールド時には、A - A ´ 線の下の部分にもリードフレーム 1 7 が装填され ていることはいうまでもない。

【0012】そこで下金型10の構成を説明すると、下 金型10上面にはポット部11と、ポット部11に接続 するランナ12と、ランナ12に接続する第1ゲート1 と、第1キャビティ14に接続する第2ゲート15と、 第2ゲート15に接続する第2キャビティ16が設けら れている。第1キャビティ14はすべて同一容積であ り、第2キャビティ16はポット部11に最も近いもの が最も容積が大きくなっており、ポット部11から遠ざ かるに従って容積が順次小さくなっている。

【0013】次に同じく図1を参照してモールドプロセ スを説明する。リードフレーム17を下金型10の所定 の位置に載置し、図示していないが図3と同様に上金型 して、前記樹脂供給路を通じて前記第1並びに第2キャ 30 を下金型10に嵌合させ、型締めする。ボット部11に 半硬化状態でタブレット状の樹脂を投入し、あらかじめ 加熱されていた前記上下金型の熱で前記樹脂を溶融させ る。同じく図3と同様にプランジャが下降して、溶融樹 脂を一定の圧力で加圧する。ポット部11から押出され た前記溶融樹脂はランナ12を流走し、前記溶融樹脂の 一部は第1ゲート13に流入し、第1キャピティ14を 充填後、第2ゲート15を通って第2キャビティ16を 充填する。第2キャビティ16の容積を、ポット部11 から離れるに従って小さくしてあることから、第1キャ 40 ビティ14と第2キャビティ16の対への前記溶融樹脂 の充填は、すべての対でほぼ同時に完了する。その理由 を図2を参照して説明する。

【0014】図2は図1と同じ下金型10の上面図であ るが、ポット部11に最も近い第1キャビティ14aが 樹脂で充填されており、これに連結されている第2ゲー トと第2キャビティ16aが未充填の場合の他の第1並 びに第2キャビティの樹脂充填状態を表したもので、樹 脂を黒点の点在で表している。ポット部11に最も遠い 第1キャビティ14 dの樹脂未充填容積に第2キャビテ 生する。夫々のキャビティに、充填完了が同時になるよ 50 ィ16 dの容積を加えたものが、第2 キャピティ16 a

の容積にほぼ等しくなるようにしてある。従って第2キャビティ16aの充填が完了する時には、第2キャビティ16dも同時に充填が完了する。残りの第2キャビティ16b、16cについても同様である。 次にあらかじめ加熱されていた前記上下金型の熱で前記溶融樹脂を本硬化させた後、型を開きリードフレーム17を取り出すことによりモールド工程を完了する。

【0015】上記のように、第1キャビティ14と第2キャビティ16の対への前記溶融樹脂の充填は、すべての対でほぼ同時に完了するので、ボンディングワイヤ19に対する前記溶融樹脂の流速をほぼ一定にすることができる。前記溶融樹脂への加圧力を適度に制御すれば、ボンディングワイヤ19の変形、破断を極少化することができる。また流走中に巻き込んだ空気は、ほとんど第2キャビティ16に排出されるので、第1キャビティ14での樹脂巣の発生も極少化することができる。第2キャビティ16の夫々の容積は、樹脂充填完了時間が同時となるように個々に決めるが、使用する樹脂や金型の細部の寸法、プレス条件等で変わってくるので、計算で近似し実験で補正して決めるのがよい。

【0016】また上記実施例では、第1キャビティ14の容積はすべて同一という前提で説明したが、第1キャビティ14の容積が場所によって異なるということも有り得る。その場合は、第2キャビティ16の容積をボット部11からの距離と第1キャビティ14の容積を勘案して決めればよい。

【0017】また上記実施例では、半導体素子のモールドを例に説明したが、本発明はこれのみに限定されるものではなく、モールド成型材の流速に敏感な成型品一般に適用されるものである。

[0018]

\* 【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 第1キャビティ14と第2キャビティ16の対の樹脂充 填完了時間がすべての対でほぼ同時となるので、すべて の第1キャビティ14で樹脂の流速が均一になり、ブラ ンジャの加圧力を適正に管理することにより、ボンディ ングワイヤの変形不良を減少させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例における下金型の上面図である。

の対でほぼ同時に完了するので、ボンディングワイヤ 1 10 【図2】本発明の実施例における樹脂の流れを示す下金 9 に対する前記溶融樹脂の流速をほぼ一定にすることが 型の上面図である。

【図3】従来技術における下金型の上面図である。

【図4】従来技術における上下金型嵌合時の凝断面図で ある

【図5】従来技術における樹脂の流れを示す下金型の上面図である。

【図6】従来技術における樹脂の流れを示す上下金型の 縦断面図である。

【図7】従来技術における下金型の変形例の上面図であ 20 る。

## 【符号の説明】

10 … 下金型

11 … ポット部

12 … ランナ

13 … 第1ゲート

14 … 第1キャピティ

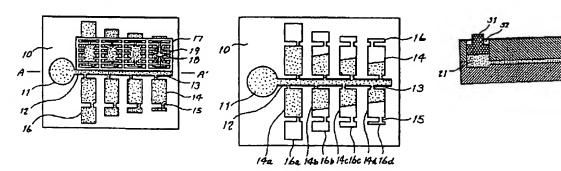
15 … 第2ゲート

16 … 第2キャビティ

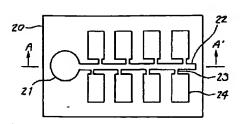
17 … リードフレーム

30 18 … 半導体素子 \* 19 … ボンディングワイヤ

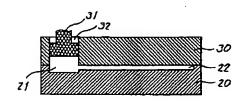
[図1] 【図2】 【図6】



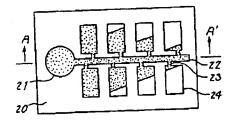
【図3】



[図4]



【図5】



[図7]

